２―(3)	損益計算書又はこれに準ずるもの
3	計画の実施に必要な資金の使途及びその調達方法の内訳

（備考）
１．経済産業大臣の求めに応じ、必要な書類を提出するよう努めること。
２．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

様式第十四（第11条第１項関係）

特定半導体生産施設整備等計画の認定書

年　月　日

○○　○○　殿

経済産業大臣　名

年　月　日付けで認定申請のあった特定半導体生産施設整備等計画について、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第11条第３項の規定に基づき、同項各号のいずれにも適合するものであることを認定します。

記

１．認定の日付
２．特定半導体生産施設整備等計画認定番号
３．生産施設整備等計画申請者の名称及び代表者の氏名
４．生産施設整備等計画申請者の住所

（備考）
１．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。
２．申請のあった認定申請書及び添付書類の写しを添付する。

様式第十五（第11条第２項関係）

特定半導体生産施設整備等計画の不認定通知書

年　月　日

○○　○○　殿

経済産業大臣　名

年　月　日付けで認定申請のあった特定半導体生産施設整備等計画については、下記の理由により認定をしないものとします。

記

不認定の理由

（備考）
用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

様式第十六（第11条第３項関係）

特定半導体生産施設整備等計画の概要

１．認定の日付
２．特定半導体生産施設整備等計画認定番号
３．認定特定半導体生産施設整備等事業者の名称
４．認定特定半導体生産施設整備等計画の概要

（備考）
「４．認定特定半導体生産施設整備等計画の概要」中、認定特定半導体生産施設整備等事業者の営業上の秘密に該当する部分については、これを公表の対象として記載していない。

様式第十七（第12条第１項関係）

認定特定半導体生産施設整備等計画の軽微な変更の届出書

年　月　日

経済産業大臣　名　殿

住　所
名　称
代表者の氏名

年　月　日付けで認定を受けた認定特定半導体生産施設整備等計画について下記のとおり軽微な変更を行ったので、第12条第１項の規定に基づき届け出ます。

記

１．特定半導体生産施設整備等計画認定番号
２．変更事項
３．変更事項の内容

（備考）
用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

（記載要領）
変更事項の内容については、変更前と変更後を対比して記載する。

様式第十八（第12条第２項関係）

認定特定半導体生産施設整備等計画の変更申請書

年　月　日

経済産業大臣　名　殿

住　所
名　称
代表者の氏名

年　月　日付けで認定を受けた認定特定半導体生産施設整備等計画について、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第12条第１項の規定に基づき、下記の変更の認定を受けたいので申請します。

記

１．特定半導体生産施設整備等計画認定番号
２．変更事項
３．変更事項の内容

（備考）
用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

（記載要領）
変更事項の内容については、変更前と変更後を対比して記載する。

様式第十九（第12条第３項関係）

認定特定半導体生産施設整備等計画の変更認定書

年　月　日

○○　○○　殿

経済産業大臣　名

年　月　日付けで変更申請のあった認定特定半導体生産施設整備等計画について、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第12条第５項において準用する同法第11条第３項の規定に基づき、同項各号のいずれにも適合するものであることを認定します。

記

１．変更の認定の日付
２．変更後の特定半導体生産施設整備等計画認定番号